

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年9月15日(2005.9.15)

【公開番号】特開2002-359491(P2002-359491A)

【公開日】平成14年12月13日(2002.12.13)

【出願番号】特願2002-43149(P2002-43149)

【国際特許分類第7版】

H 05 K 9/00

B 32 B 15/08

G 02 B 1/10

G 02 B 5/22

G 09 F 9/00

【F I】

H 05 K 9/00 V

B 32 B 15/08 D

G 02 B 5/22

G 09 F 9/00 309 A

G 02 B 1/10 Z

【手続補正書】

【提出日】平成17年4月1日(2005.4.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】電磁波シールド性接着フィルムの製造法

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

プラスチックフィルムに、製造後に照射する活性エネルギー線により硬化する接着剤層、該接着剤層への貼合せ面が粗化されている導電性材料の金属箔の順になるよう貼り合せて、前記接着剤層に金属箔の貼合せ面の粗化形状が転写される工程と、貼り合せた金属箔にケミカルエッティング法を使用したフォトリソグラフ法により開口率が50%以上になるようにライン幅が40μm以下、ライン間隔が100μm以上、ライン厚さが40μm以下である幾何学図形を描く工程を含むことを特徴とする電磁波シールド性接着フィルムの製造法。

【請求項2】

プラスチックフィルムに、活性エネルギー線により硬化する接着剤層、該接着剤層への貼合せ面が粗化されている導電性材料の金属箔の順になるよう貼り合せて、接着剤層に金属箔の貼合せ面の粗化形状が転写される工程と、貼り合せた金属箔にケミカルエッティング法を使用したフォトリソグラフ法により開口率が50%以上になるようにライン幅が40μm以下、ライン間隔が100μm以上、ライン厚さが40μm以下である幾何学図形を描く工程と、前記接着剤層が流動することにより前記導電性金属の粗化形状の転写が解消することができる程度に活性エネルギー線により架橋・硬化させる工程を含むことを特徴

とする電磁波シールド性接着フィルムの製造法。

【請求項3】

活性エネルギー線が紫外線もしくは電子線である請求項1または請求項2に記載の電磁波シールド性接着フィルムの製造法。

【請求項4】

活性エネルギー線を照射することにより硬化する接着剤層の硬化後の屈折率が1.45～1.70の範囲にある請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の電磁波シールド性接着フィルムの製造法。

【請求項5】

活性エネルギー線を照射することにより硬化する接着剤層の厚さが導電性金属の厚さ以上である請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の電磁波シールド性接着フィルムの製造法。

【請求項6】

活性エネルギー線を照射することにより硬化する接着剤層中に赤外線吸収剤が含有されている請求項1ないし請求項5のいずれか1項に記載の電磁波シールド性接着フィルムの製造法。

【請求項7】

前記導電性金属が、厚さ0.5～40μmの銅、アルミニウムまたはニッケルである請求項1ないし請求項6のいずれか1項に記載の電磁波シールド性接着フィルムの製造法。

【請求項8】

前記プラスチックフィルムがポリエチレンテレフタレートフィルムまたはポリカーボネートフィルムである請求項1ないし請求項7のいずれか1項に記載の電磁波シールド性接着フィルムの製造法。

【請求項9】

前記導電性金属が銅であり、少なくともその表面が黒化処理されている請求項1ないし請求項8のいずれか1項に記載の電磁波シールド性接着フィルムの製造法。

【請求項10】

前記導電性金属が常磁性金属である請求項1ないし請求項9のいずれか1項に記載の電磁波シールド性接着フィルムの製造法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明は、プラスチックフィルムに、製造後に照射する活性エネルギー線により硬化する接着剤層、該接着剤層への貼合せ面が粗化されている導電性材料の金属箔の順になるよう貼り合せて、前記接着剤層に金属箔の貼合せ面の粗化形状が転写される工程と、貼り合せた金属箔にケミカルエッティング法を使用したフォトリソグラフ法により開口率が50%以上になるようにライン幅が40μm以下、ライン間隔が100μm以上、ライン厚さが40μm以下である幾何学図形を描く工程を含むことを特徴とする電磁波シールド性接着フィルムの製造法である。また、本発明は、プラスチックフィルムに、活性エネルギー線により硬化する接着剤層、該接着剤層への貼合せ面が粗化されている導電性材料の金属箔の順になるよう貼り合せて、接着剤層に金属箔の貼合せ面の粗化形状が転写される工程と、貼り合せた金属箔にケミカルエッティング法を使用したフォトリソグラフ法により開口率が50%以上になるようにライン幅が40μm以下、ライン間隔が100μm以上、ライン厚さが40μm以下である幾何学図形を描く工程と、前記接着剤層が流動することにより前記導電性金属の粗化形状の転写が解消することができる程度に活性エネルギー線により架橋・硬化させる工程を含むことを特徴とする電磁波シールド性接着フィルムの製造法

である。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

そして、本発明は、活性エネルギー線が紫外線もしくは電子線である電磁波シールド性接着フィルムの製造法である。更に、本発明は、活性エネルギー線を照射することにより硬化する接着剤層の硬化後の屈折率が1.45～1.70の範囲にある電磁波シールド性接着フィルムの製造法である。また、本発明は、活性エネルギー線を照射することにより硬化する接着剤層の厚さが導電性金属の厚さ以上である電磁波シールド性接着フィルムの製造法である。そして、本発明は、活性エネルギー線を照射することにより硬化する接着剤層中に赤外線吸収剤が含有されている電磁波シールド性接着フィルムの製造法である。更に、本発明は、前記導電性金属が、厚さ0.5～40μmの銅、アルミニウムまたはニッケルである電磁波シールド性接着フィルムの製造法である。また、本発明は、前記プラスチックフィルムがポリエチレンテレフタートフィルムまたはポリカーボネートフィルムである電磁波シールド性接着フィルムの製造法である。そして、本発明は、前記導電性金属が銅であり、少なくともその表面が黒化処理されている電磁波シールド性接着フィルムの製造法である。更に、本発明は、前記導電性金属が常磁性金属である電磁波シールド性接着フィルムの製造法である。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0050

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0050】

【発明の効果】

本発明で得られる電磁波シールド性接着フィルムは実施例からも明らかなように、被着体に容易に貼付けて使用でき、しかも密着性が優れているので電磁波漏れがなくシールド機能が特に良好である。また可視光透過率、非視認性などの光学的特性が良好で、しかも長時間にわたって高温での接着特性に変化が少なく良好であり、優れた接着フィルムを提供することができる。マイクロリソグラフ法をフォトリソグラフ法とすることにより、安価で量産性に優れた電磁波シールド性と透明性、および簡便な接着性を有する電磁波シールド性接着フィルムを提供することができる。接着剤層を活性エネルギー線を照射することにより硬化することにより、被着体に低温・短時間で容易に貼付けることができ、取り扱い性に優れた電磁波シールド性接着フィルムを提供することができる。接着剤層の屈折率を1.45～1.70とすることにより、透明性、像鮮明性に優れた電磁波シールド性接着フィルムを提供することができる。接着剤層の厚さを導体厚さ以上にすることにより、透明性、接着性に優れた電磁波シールド性接着フィルムを提供することができる。活性エネルギー線を照射することにより硬化する接着剤層中に赤外線吸収剤が含有されていることにより、赤外線遮蔽性および透明性に優れた電磁波シールド性接着フィルムを提供することができる。導電性金属で描かれた幾何学图形のライン幅が40μm以下、ライン間隔が100μm以上、ライン厚みが40μm以下ことにより、電磁波シールド性と透明性及び広視野角の電磁波シールド性接着フィルムを得ることができる。導電性金属を、厚さ0.5～40μmの銅、アルミニウムまたはニッケルとすることにより、電磁波シールド性、加工性、及び安価な電磁波シールド性接着フィルムを提供することができる。ケミカルエッチング法により導電性金属を描画することにより、安価で可視光透過率に優れた電

磁波シールド性接着フィルムを提供することができる。プラスチックフィルムをポリエチレンテレフタレートフィルムまたはポリカーボネートすることにより、安価で透明性、耐熱性に優れた電磁波シールド性接着フィルムを提供することができる。導電性金属が銅であり、少なくともその表面が黒化処理されていることにより、コントラストと電磁波シールド性に優れた電磁波シールド性接着フィルムを提供することができる。導電性金属を常磁性金属とすることにより、磁場シールド性に優れた電磁波シールド性接着フィルムを提供することができる。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0051

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0051】

電磁波シールド性接着フィルムとプラスチック板から構成される電磁波遮蔽構成体とすることにより、透明性を有する電磁波シールド性に優れた基板とすることができる、ディスプレイに提供することができる。電磁波シールド性接着フィルムをプラスチック板の少なくとも片面に張り合わせ電磁波遮蔽構成体とすることにより、透明性を有する電磁波シールド性に優れた基板とでき、取扱性が容易で、ディスプレイに提供することができる。電磁波シールド性接着フィルムをプラスチック板の片面に張り合わせ、他面に赤外線遮蔽性を有する接着剤または接着フィルムを貼り合わせた電磁波遮蔽構成体とすることにより、赤外線遮蔽性、透明性を有する電磁波シールド性基板を提供することができる。電磁波シールド性と透明性を有する電磁波シールド性接着フィルムをディスプレイに用いることにより、軽量、コンパクトで透明性に優れ電磁波漏洩が少ないディスプレイを提供することができる。電磁波シールド性と透明性を有する電磁波遮蔽構成体をディスプレイに用いることにより、軽量、コンパクトで電磁波漏洩が少なくディスプレイ保護板を兼用したディスプレイを提供することができる。ディスプレイに使用した場合、可視光透過率が大きく、非視認性が良好であるのでディスプレイの輝度を高めることなく通常の状態とほぼ同様の条件下で鮮明な画像を快適に鑑賞することができる。本発明により得られる電磁波シールド性接着フィルム及び電磁波遮蔽構成体は、電磁波シールド性や透明性に優れているため、ディスプレイの他に電磁波を発生したり、あるいは電磁波から保護する測定装置、測定機器や製造装置の内部をのぞく窓や筐体、特に透明性を要求される窓のような部位に設けて使用することができる。